JA 0012521 FEB 1981

48102

(54) THERMISTOR BOLOMETER

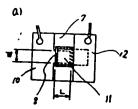
(11) 56-12521 (A) (43) 6.2.1981 (19) JP (22) 13.7.1979

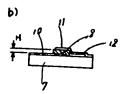
(21) Appl. No. 54-88888 (22) 13.7.1979 (71) CHINO SEISAKUSHO K.K. (72) HIDEO KOBAYASHI

(51) Int. Cl3. G01J5/20

PURPOSE: To heighten sensitivity, by allowing current to pass in the direction of thickness of a thermistor thin film.

CONSTITUTION: A thermistor 8 is formed on a bottom electrode 10. As for a top electrode 11, germanium, etc. which is permeable to infrared, is used so as to enable the thermistor to efficiently absorb infrared rays. Or, the top electrode 11 may well be formed with such a material as gold or white gold together with a side electrode 12 as a continuous body and only the portion which is to contact with top section of the thermistor may be blackened so that infrared rays can be absorbed equally good. Electric current passes in the direction of the thickness H of the thermistor.





BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

够公開特許公報(A)

昭56—12521

Int. Cl.³G 01 J 5/20

識別記号

庁内整理番号 7172-2G 砂公開 昭和56年(1981)2月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

❸サーミスタ・ポロメータ

20特

₹ ₹₹54 — 88888

20世

願 昭54(1979)7月13日

⑫発 明 者 小林英夫

埼玉県入間郡大井町大字亀久保

字亀居1145株式会社千野製作所 技術センター内

印出 願 人 株式会社千野製作所

東京都新宿区西新宿1丁目26番

2 号

明 48 48

- 1. 発明の名称 サーミスタ・ポロメータ
- 2. 存許請求の範囲

1. ポロメータの受光部に使用されるサーミスタにおいて、サファイヤ、セラミック、ガラスのような絶縁基板上に下部電価を設け、この下部電価上にサーミスタ専展を設け、このサーミスタ専展上に上部電価を設け、サーミスタ専展の膜厚方向に電流が流れるようにしたことを特徴とするサーミスタ・ポロメータ。

2. 上部電極が赤外線に対して透明であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサーミスク・ポロメータ。

3. 上部電極が赤外線に対して黒体であるととを特像とする特許請求の範囲第1項記載のサーミ・スタ・ポロメータ。

3. 発明の詳細な説明

放射温度計などに使用される赤外線検出器にポ

ロメータがあるが、この受光部には、一般に金属 に比較して抵抗温度係数のきわめて大きいサーミ スタが使用される。なか、サーミスタの温度係数 はB定数と呼ばれる定数である。

ポロメータの感度はB定数が大きいほど大きくなるが、この比抵抗がB定数の指数関数にほぼ対応して大きくなるため、受信回路の入力インビーダンス制限から来るポロメータの抵抗値制限、応答時間制限などにより膜厚上限が定められ、かのずから使用し得るB定数にも上限が生じてしまり。

本発明の目的は以上のような欠点を除去し、比抵抗に制限されることなく充分大きい B 定数のサーミスタを使用した、高感度のポロメータを提供しようとするものである。

以下,本発明の実施例を於付図面第1図~第4 図により使来例と対比しながら説明する。

まず、第1凶、第2凶により既存のサーミスタ ・ポロメータの基本称成について示す。

1はヨウ化タリウム、臭化タリウム、ゲルマニウムなどの赤外額透過窓である。2は受光案子、

(1)

 $(^2)$

BEST AVAILABLE COPY

特開昭56- 12521(2)

3 は補食素子で、抵抗値、B 定数の一致したサーミスタが使用される。 4 と 5 はパイアス端子で、同圧、逆符号の電圧が印加される。 6 は出力潜子である。 第 2 図は 2 、 3 の素子を拡大した図で、7 はサファイヤ、セラミック、ガラスなどの絶縁 基板で、この上にサーミスタ 8 が 感着あるいはスパッタなどの方法で形成され、さらにこの両端に電のが形成される。 a) は平面図、b) は関面図である。図中で電流は長さ L 方向に使れる。

次に本発明のサーミスタ・ポロメータの受光素 子の基本構成を第3因により説明する。

第3図にかいて10は下部電便であり、との上にサーミスタ8が形成される、11は上部電極で、サーミスタに効率良く赤外線が吸収されるよう。赤外線に対して透明な材料であるグルマニウムなどを使用する。あるいは、これを偶部電極12と一、全とし、全の上部にあたる部分のみ黒化して、中で電流は厚さ日方向に流れる。

(3)

の方法で形成した場合, 膜が厚くなると急速化内 部応力が大きくなり, 膜剝離などの原因になる。 また応答性が悪くなり, 翠膜で形成したことの利 点が失われてしまう。

一方、感度を上げるためにはB定数を大きくしなければならないが、比抵抗 / とB定数の間には 次式のような関係があり、B定数をわずかに大き

デ
$$_{J} = R_{D} \exp \left(\frac{B}{T} \right) = R_{D} \exp \left(\frac{B}{T} - \frac{B}{T0} \right) \dots (3)$$

 B 足 称 E わ f か に f うく
し て 感 度 を 良 く しょ う と ナ る と , 抵 抗 値 が き わ め
 て 大 き く な り , 腹 厚 の み に よ る 抵 抗 値 制 即 で は ,

て大きくなり,膜厚のみによる抵抗値制御では 多くの間域を生ずるととになってしまう。

しかしながら本発明による業子の場合、抵抗値 Raは次式

$$Ra = \sqrt{\frac{H}{WL}} \qquad (4)$$

のように表わされるため、抵抗値を下げるために は受光面積を大きくするか、展厚日を輝くすれば 良いわけで、B 定数のきわめて大きい材料を使用 しても、前述のような問題は生じない。表1 にこ 次にポロメータの赤外線検出作用について説明 する。

外部から赤外級透過窓を通して入射した赤外線は、受光素子2のサーミスタ受光面にて熱に変換され、サーミスタもの温度を上げる。この時、サーミスタの抵抗値は -B/T²に従って +Raだけ小さくなる。 第4 図に示すように、ボロメータの受光 ま子2 、補償素子3 に延圧とが印加されていたとすると、出力増子13には次式に従って電圧 V が発生する。

とこてRa,Rcはそれぞれ受先業子、補債業子の 抵抗値で、温度が同じであればRa = Rc である。 既存のポロメータの場合、受先業子の抵抗値Raは 第2図で見るように次式で扱わされる。

(4)

の一例を示す。既存の業子の仕様で使用し得る材料の上限 B 定数が 3000 程度であっても,本発明の業子では7000 程度の B 定数の業子を使用し得る。

$$\tau = (25 + 273.15) \text{ K}$$

Ra

В	既存の業子	本発明の素子
3000	1.172 × 10 ⁴	4.687 × 10°
4000	3.353 × 107	1.341 × 10 ²
5000	9.597 × 10°	3.839 × 103
6000	2.746 × 1010	1.099 × 10°
7000	7.859 × 1011	3.144 × 10°

以上呼述したように本発明は、サーミスタ輝度 の呼さ方向に電旋が流れるように形成したサーミ スタ・ポロメータである。

従って、従来のものにおいて抵抗値を下げるK は展界を厚くしなければならず、又、B 定数を大

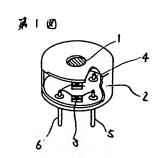
BEST AVAILABLE COPY

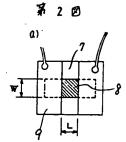
排開昭56- 12521(3)

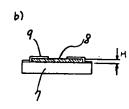
きくすると急敬に抵抗値が大きくなってしまりの に比較して,本発明では,膜厚を輝くするか受光 面積を大きくするかすれば容易に抵抗値を下げる ことができ,又,B定数を大きくしばたとしても, 低端に抵抗値が大きくなってしまりことがない。 つまり,B定数の大きいサーミスタを使用しても 抵抗値は大きくなってしまりことはなく,実用上 すぐれた過感度のサーミスタを得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図はそれぞれ従来のサーミスタ・ポロメータの一部切欠斜視図、一部拡大構成図、第3図は本発明の一実施を示すサーミスタポロメータの一部拡大構成図、第4図は測定回路である。
2、3…素子、7… 記録基板、8…サーミスタ、10…下部電極、11…上部電極

特許出顧人 株式会社 千野製作所

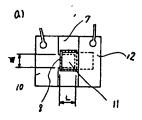


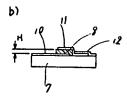




(7)







第 4 图

